PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07037252 A

(43) Date of publication of application: 07.02.1995

(51) Int. CI G11B 7/00 G11B 7/007

(21) Application number: 05201759 (71) Applicant: RICOH CO LTD (22) Date of filing: 22.07.1993 (72) Inventor: NONOYAMA OSAMU IDE YUKIO HARIGAI MASATO KAGEYAMA YOSHIYUKI IWASAKI HIROKO YAMADA KATSUYUKI TAKAHASHI MASAYOSHI DEGUCHI KOJI

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING METHOD

(57) Abstract:

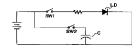
PURPOSE: To compensate a shape of spreading out the width of a mark in accordance with a medium of discretionary constitution by performing irradiation of a pulse-shaped electromagnetic wave in making a traling edge of a recording pulse waveform obtuse.

CONSTITUTION: An optical information recording medium formed with a recording layer consisting of a phase transition type recording material is irradiated with a pulse-shaped electromagnetic wave to perform recording in utilizing a change of an optical constant of the recording layer. At this time, switches SW1 and SW2 are turned on/off at prescribed timing respectively by a driving pulse generating circuit, so that a laser diode LD is driven to make the traling edge of the pulse obtuse. By this method, without needing a complicated control mechanism, the compensation for the

spread of the rear end of the recording mark shape can be carried out in accordance with a medium of every possible costitution.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-37252

(43)公開日 平成7年(1995)2月7日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G11B	7/00	L	9464-5D		
		F	9464-5D		
	7/007		9464-5D		

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 6 頁)

		着盆前来	未請求 請求項の数4 FD (全 6 貝)			
(21)出願番号	特膜平5 -201759	(71)出順人	000006747			
			株式会社リコー			
(22)出願日	平成5年(1993)7月22日	東京都大田区中馬込1丁目3番6号				
		(72)発明者	野々山 治			
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式			
			会社リコー内			
		(72)発明者	井手 由紀維			
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式			
			会社リコー内			
		(72)発明者	針谷 旗人			
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式			
			会社リコー内			
		(74)代理人	弁理士 池浦 敏明 (外1名)			
			最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】 光情報記録方法

(57)【要約】

一夕を記録すると、記録マークの後端部においてマーク 幅が広がり、再生物性を悪化させる現象が生じていた。 のマーク幅の広がりに対する形状制像を態度低下なし に、複雑な制御機構を必要とせずに、かつ任意の構成の 媒体に対して行うことのできる記録方法を提供する。 「構成】 基板上に相変化記録材料からなる記録類が形 成された光情報記録媒体にバルス状の電磁波を照射し、 該電磁波の照射による記録層の光学定数の変化を利用し で情報の記録を行う光情報記録方法において、記録バル 次表形の立ち下がりを値らせてバルス状の電磁波の照射 を行うことを特徴とする光情報記録方法。

【目的】 相変化形記録媒体に従来の記録方法で長いマ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に相変化形記録材料からなる記録 歯が形成された光情報記録媒体にベルス状の電線数を照 射し、該電磁接の照射による記録層の光学定数の変化を 利用して情報の記録を行う光情報記録方法において、記 蘇バルス波形の立ち下がりを織らせてバルス状の電磁波 の照封を行うことを特徴とする光情報記録方法。

【請求項2】 記録パルス波形としてマルチパルス波形 を用い、マルチパルス列の各々の波形の立ち下がりを軸 らせることを特徴とする請求項1に記載の光情報記録方 法.

【請求項3】 特に長い記録マークの記録時に該記録マ

 $(h \in 0) \cap ((2+\sigma/\Delta)) \times (h \in 0, 0, 4 \le x \le 0, 5 \le x \le 2.$

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、基板上に相変化形記録 材料からなる記録層が形成された光情報記録媒体にパル ス状の電磁波を照射し、該電磁波の照射による記録層の 光学定数の変化を利用して情報の記録を行う光情報記録 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】電磁波、特にレーザービームの照射によ り情報の記録、再生及び消去が可能な光情報記録媒体の 一つとして、結晶一非結晶相関あるいは結晶ー結晶相関 の転移を利用する、いわゆる相変化形記録媒体がよく知 られている。この相変化形記録媒体は、特に光磁気記録 媒体で困難な単一ビームによるオーバーライトが可能で あり、ドライブ側の光学系もより単純であることなどか ら、最近その研究開発が活発になっている。相変化形記 録媒体に使用される代表的な材料例としては、米国特許 第3530441号明細書に開示されているように、G e-Te, Ge-Te-Sn, Ge-Te-S, Ge-Se-S. Ge-Se-Sb. Ge-As-Se. In -Te、Se-Te、Se-Asなどのいわゆるカルコ ゲン系合金材料が挙げられる。また、安定性、高速結晶 化などの向上を目的に、Ge-Te系にAu (特開昭6 1-219692号公報)、Sn及びAu (特開昭61 -270190号公報)、Pd (特開昭62-1949 0号公報)などを添加した材料の提案や、記録/消去の 繰り返し性能向上を目的にGe-Te-Se-Sb、G e-Te-Sbの組成比を特定した材料(特開昭62-73438号公報)の提案などもなされている。しかし ながら、いずれも、書権可能な相変化形記録媒体として 要求される諸特性のすべてを満足しうるものとはいえな い。特にオーバーライト時の消し残りによる消去比低下 の防止及び繰り返し記録回数の向上荷ついてはが解決さ れるべき最重要課題であるといえる。

一クの最後部を記録するパルス波形のみの立ち下がりを 鈍らせることを特徴とする請求項1又は2に記載の光情 御記録方法。

【請求項4】 前記光情報記錄媒体として、基板上に記 録層と保護層と反射放熱層が形成され、該記録層が構成 元素として少なくともAg、In、Sb及びTeを含 み、かつ安定状態において主として下記一般式(I)で 表される組及及び構造の相変化形記録材料からなる光情 報記録媒体を用いることを特徴とする請求項1~3のい 寸れか一項に記載の光情報記載方法。

【化1】

(AgSbTe(2+g(A)), (InSb,) 1-, · · · (I)

【0003】特開昭63-251290号公報では、実 質的に三元以上の多元化合物単相の結晶構造を持つ記録 層を具備した記録媒体が提案されている。ここで実質的 に三元以上の多元化合物単層とは三元以上の化学量論組 成を持った化合物(たとえばIn。SbTe。)を記録層 中に90原子%以上含むものとされている。この記録層 を用いることにより記録、消去特性の向上が図れるもの としている。しかしながら、この記録媒体は、消去比が 低いなどの欠点を有している。これらの事情から消去比 が高く、繰り返し特性の優れた光情報記録媒体の開発が 望まれていた。このため、記録層材料に適した保護層材 料の開発が進められて、ZnSSiOo、AloOo、T a,Oc、SiN、AINなどの材料が用いられている。 しかし特定の記録層材料とこれらの保護層材料との組み 合わせによっても光情報記録媒体として要求される諸特 性のすべてを満足するものは得られていない。

【0004】一方、従来の相変化形記録媒体に従来方法 記録されたマーク部をTEM (透過型電子顕微鏡)で 観察すると、記録マークは理想的には図7のようなマー ク形状になるべきはずのものが、実際は図8のようなマー ク後端部が広がった形状となっている。これは特に長 いマークを記録しようとする場合に顕著で、根端な場合 には張適型に近い形状を示すことさえあり、記録す一件 性の向上に対して大きな標準となっている、記録マーク がこのような形状となる原因の一つとして、長いマーク を記録しようとするマークの後端が付近では、照射され にいる商出力のレーザービー本による蓄勢効果により記 録解の温度が上昇しすぎてマーク部の幅が広くなりすぎ ることがあげられる。上記のような現象は反身放熱層の 器伝導やが不足気味を描合にも生ずる。

【0005】そこでマーク後熾密の広がりを防止するために、反射放熱層に熱伝薄率の大きな材料を用いることが考えられるが、その場合、感度の低下を程を穿ましくなく、その上、逆に長いマークの後端部付近でマーク幅が狭くなる現象が生じてしまう。また、記録材料として Ag In N-Sb-Te系のようにマーク形成に対して 冷却速度が大きく寄与する材料を用いて記録層を構成し

た場合、マークの前側では後端部に比べ冷却速度が小さ く、マーク幅が挟くなるという問題がある。どちらにし ても層構成だけではマーク形状の制御は非常に難かしい というのが実情である。

【0006】 これらのことから、記録級形による記録セーク形状の補償の必要性が生じるが、その従来例として、JJAP Vo1.31 (1992) p653-68、JJAP Vo1.30 (1991) p657-681及びp99-104等の記録破形による記録セーク形状の補償が注の例がある。しかしこれらの方法は、複雑な制御機格を必要とする上、あらゆる構成のメディアに対応し得るのではなかった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は上記従来技術 の実情に鑑み、複雑な制御機構を必要とせず、記録波形 による記録マーク形状の補償をあらゆる構成のメディア に対応して行うことのできる光情報記録方法を提供する ことをその課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、上記課

(ただし、0. $4 \le x \le 0$. $5 \le$ 、0. $5 \le z \le 2$. 5、-0. $15 \le \sigma \le 0$. 1、 $\Delta = (1-\sigma)x/(1+3x+z(1-x))$ である)

【000]以下本発明の方法を詳述する。本発明は相 変化形記機媒体にパルス状の電磁波を照射して記録を行 う光情報記録が法において、マーク記録時のパルス波形 を工夫することにより記録マーク形状の歪水を補償しよ うとするものであり、具体的には図1に示于ように、記録 緑バルン波形の立ち下がりを鳴らせることにより、記録 マーク形状を適正化するものである。このような記録パ ルス波形を採用することにより、照射電磁波のエネル でによる響熱効果により記録層の温度が過度に上昇する のを防ぎ、長いマークの後端部でのマーク幅の広がりが 抑制されるため、図7のような適正化された形状のマー クが得られるようになる。

【0010】本発明では、超線レーザバルスの駆動方式 としては、図1に示すような1パルス記線方式をは 2に示すようなマルチバルス記線方式を用いることがで きる。1パルス記録方式を用いる場合、特に長い記録マ ークの記録時に使用するパルス波形のみその立ち下がり 部分を頼らせてもよい。マルチバルス記録方式を用いる 場合には、図2のようにマルチバルス別の各々の波形の 立ち下がりを頼らせてもよいし、特に長い記録マークの 記録時に該記録マークの度後部を記録するパルス波形の みその立ち下がりを頼らせてもよい。

【0011】記録パルス波形の立ち下がりを飾らせるた

 $(AgSbTe_{(2+\sigma/\Delta)})_x (InSb_z)_{1-x} \cdot \cdot \cdot (I)$

(ただし、0. $4 \le x \le 0$. 55、0. $5 \le z \le 2$.

5, -0. $1.5 \le \sigma \le 0.$ $1, \Delta = (1-\sigma) \times / (1+$

類を解決するため、基板上に相変化形記録材料からなる 記録層が形成された光情報記録媒体にパルス状の電磁波 を照射し、該電磁波の照射による記録層の光学定数の変 化を利用して情報の記録を行う光情報記録方法におい て、記録パルス波形の立ち下がりを鈍らせてパルス状の

て、記録パルス被形の立ち下がりを鈍らせてパルス状の 電線波の照射を行うことを特徴とする光情報記録方法が 提供される。また、本発明によれば、上記において、記 緑パルス被形としてマルチパルス波形を用い、マルチパ ルス列の各々の波形の立ち下がりを鈍らせることを特徴 とする光情報記録方法が提供される。また、本発明によ れば、上記において、特に長い記録マークの記録時に該 記録マークの最後部を記録するパルス波形のみの立ち下 がりを鈍らせることを特徴とする光情報記録が近半位供 される。さらに、本発明によれば、上記において、前記 光情報記録媒体として、茎板上に記録器(保護器と反射 もんg、11、、51を及びすを含含み、かつ安定状態にお いて主として下記一般式(1)で表される組成及び構造 の相変化形記載材料からなる光情報記録媒体を用いるこ を幹徴とする光情報記録表述が提供される。

$(AgSbTe_{(2+\sigma/\Delta)})_{x}(InSb_{x})_{1-x} \cdot \cdot \cdot (I)$

【化1】

めの駆動回路の概念図を図3に示すとともにその動作タ イミングチャートを図4に示す。また、本美明の方法を 実現するための装置構成を図5にブロック図で示す。こ の装置は、記録信号発生器11、駆動がロン発生回路1 2、立ち上がり駆動回路13、立ち下がり駆動回路1 4、LD駆動同路15及びLD (レーザーダイオード) 16から構成される。

【0012】未発明の方法はあらめる構成の相変化形態 鍵維体に対応し得るが、特に他の記録材料と比較して高 磁度なAg In − Sb − To の 4元系の記録材料と比較して高 感度なAg In − Sb − To の 4元系の記録料料を用 いた相変化形記録媒体に対して特に有効である。以下本 発明の方法に好適な光情報記録媒体について図6の構成 傾に基づき設明する。

【0013】図6に示す記録媒体は、基板1上に下部耐 熱性保護層2、記録層3、上部開熱性保護層 及び反対 放熱層5を設けて構成される。下部耐熱性保護層2は必 ずしも設ける必要はないが、基板1がポリカーポネート 樹脂のように耐熱性が低い材料の場合には設けることが 望ましい。

【0014】記録解3は、電磁波の照射時に光学定数の 変化を生じるものであり、好ましくは相変化形材料、 に好ましくは構成元素としてAg、In、Sb、Teを 合むものであり、さらにその組成及び化学構造が主とし て下記一般式(I)で表される相変化形材料が好適であ る。

【化1】

3 x + x (1 - x)) である) また未記録版及び消去時 に化学量論組成又はそれに近いAg S b T e 2 微結晶が 存在することが好ましい。記録層 3 は各職役相成長法、 例えば真空塞着法、スパッタリング法、プラズマ C V D 法、光C V D 法、イオンプレーティング法、電子ビーム 泰着法などによって形成できる。気相成長記以外にゾル ゲル法のような鑑式プロセスも使用可能である。記録層 3 の膜序としては10~10000人、好ましくは2 00~2000人を25のがよい。膜厚が100より 薄いと光吸収能が著しく低下し、記録層としての役割を はたさなくなる。また原序が1000人より厚いと高 速で約一た相変化が起こりほくくなる。

【0015】上耐熱性保護層4の構成材料としては、S iOo、SiO、ZnO、AloOaなどの酸化物、Sia Na、A1N、BNなどの窒化物、ZnS、TaSaなど の硫化物あるいはこれらの混合物が適している。特に媒 体の回転線速度が低い(1.2~5.6 m/s)用途の 場合にはA1N、BN、SiCなどの熱伝導率が1W/ cm・K以上の材料が好適である。このような材料は、 急冷条件とすることにより記録層3の状態変化を促進さ せる。このような耐熱性保護層は各種気相成長法、たと えば真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマCVD 法、光CVD法、イオンプレーティング法、電子ビーム 蒸着法などによって形成できる。耐熱性保護層の膜厚は 100~5000Å、好ましくは200~2000Åで ある。膜厚が100Aよりも薄くなると耐熱性保護層と しての機能をはたさなくなり、逆に5000Åよりも厚 くなると感度の低下をきたしたり、界面剥離を生じやす くなる。また必要に応じて該耐熱性保護層を多層化する こともできる。

【0016】反射然熱層5には、A1、Ag、Auなど
の金属材料、またはそれらの合金などを用いることがで
きる。反射放影幅は必ずしも必要ではないが、3例4な熱
を放出しディスクへの熱負担を軽減するために設けるほうが翌ましい。このような反射放熱層は各種気相成長
で、たとえば真空蒸着法。スペッタリング法、プラスマ
CVD法、光CVD法、イオンプレーティング法、電子
ビーム素を治などによって形成できる。反射放熱層の関
でとしては100~3000系、好適には500~200人とするのがよい。100人よりも薄ぐなると反射
放熱層としての機能をはたさなくなり、逆に2000系
よりも厚くなると感度の低下をきたしたり、界面剥離を
生じやすくなると感度の低下をきたしたり、界面剥離を

【0017】基板1の材料は、連常はガラス、セラミックス、あるいは樹脂であり、樹脂基板が成形性、コストの点で好適である。樹脂の代表例としてはボリカーボネート樹脂、アクリロニトリルースチレン共連合体樹脂、ボリステレン樹脂、アクリロニトリルースチレン機雷、オリプロビレン樹脂、カリコン系樹脂、ファ素系樹脂、ファ素系樹脂、カレクン樹脂は、ひレクン樹脂はとがあげら

れるが、加工性、光学特性などの点でポリカーボネート 樹脂、アクリル系樹脂が好ましい。また基板10形状デ ィスク状でも、カード状あるいはシート状であってもよ い。

【0018】上記相変化形記録媒体は、Arレーザー又 は半導体レーザーにより初期化されていることが空域体 ル、半導体レーザーを用いる場合、レーザーの鍵体面上 パワー密度は5×10⁷~1×10¹⁰W/m²の範囲、媒 体の線速は1m/s~30m/s、レーザーの送り速度 は1μm/回転~100μm/回転の範囲が適している。

【0019】本発明において、記録、再生及び消去に用いる電磁波としてはレーザ光、電子線、X線、架外線、可視光線、赤外線、マイクロ波など種々のものが採用可能であるが、ドライブに取付ける際、小型でコンパクトな半導体レーザーが最適である。

[0020]

【実施例】以下、実施例によって本発明を具体的に説明 する。 実施例1

ピッチ約1.6 um、深さ約700 Aの溝付きで、厚さ 1. 2mm、直径120mmのポリカーボネート基板上 にRFスパッタリング法によりZnSSiO。保護層2 000Å、Ag-In-Sb-Te記録層(組成比はA g: In: Sb: Te=12:13:51:24) 20 0 Å、A1 N保護層300 Å、Ag反射層700 Åを順 次積層し、光ディスクを作製した。光ディスクの初期化 は半導体レーザーによりパワー10mW、線速1.3m /sで行った。上記の方法により作成した光ディスク へ、図3にその概念を示す駆動回路を用いて図4に示す ようなタイミングで各スイッチSW1、SW2をON/ OFFすることによって、図1に示すように、立ち下が りの鈍った1パルス駆動方式の光出力パルス波形を得 た。このパルス波形によるレーザー照射で形成されたマ 一クは後端部の広がりが改善され、第二次高調波歪が3 ~5dB向上した。

【0021】実施例2

実施例1と同様な光ディスクを用い、実施例1と同様な 1パルス記録方式であるが、長い記録マークの記録に用 いるバルス波形のみその立ち下がりが鈍ったものとし た。その結果、全体として、実施例1と同様にマーク形 状を改善することができた。

【0022】実施例1と同様な光ディスクを用い、マル チバルス2段階変調記録方式を用い、実施例1で用いた のと同じように、図3にその概念を示す駆動回路を用い て図4に示すようなタイミングで各スイッチ5W1、S W2をON/OFFすることによってLDを駆動することでマルチバルスの各バルスの立ち下がりを傾らせることにより記録を行った。その結果、マーク形状が改善さ ル、第二次高調設金が3~64B向上した。

[0023]

【発明の効果】本発明によれば、記録パルス波形の立ち 下がりを鈍らせてパルス状の電磁波の照射を行うように したので、複雑な制御機構を必要とせずに、記録パルス 波形による記録マーク形状の補償をあらゆる構成のメデ ィアに対応して行うことができるようになり、相変化形 記録媒体の記録再生特性のより一層の向上が計れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による1パルス記録方式における記録パ ルス波形の説明図である。

【図2】本発明によるマルチパルス記録方式における記 録パルス波形の説明図である。

【図3】立ち下がりを鎌らせた記録パルス波形を形成す

るための駆動回路の概念図である。 【図4】図3の駆動回路の動作タイミングチャートであ

【図5】本発明の方法を実現するための装置構成を示す ブロック図である。

【図6】本発明の方法が好適に適用される記録媒体の層 構成を示す断面図である。

【図7】理想的な記録マーク形状を示す図である。

【図8】後端部のマーク幅が広がった記録マーク形状を 示す図である。

【符号の説明】

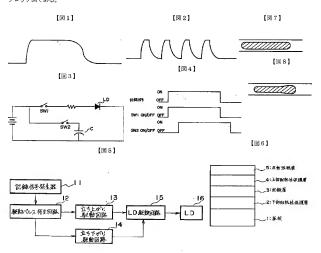
1 基板 2 下部耐熱性 保護層 3 記録層 4 上部耐熱性 保護層 11 記録信号発

5 反射放熱層

生器 12 駆動パルス発生回路 13 立ち上が

り駆動回路 14 立ち下がり駆動回路 15 LD駆動 回路

16 LD (レーザーダイオード)



フロントページの続き

(72)発明者 影山 喜之 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(72)発明者 岩崎 博子 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (72)発明者 山田 勝幸 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(72)発明者 高橋 正悦

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(72)発明者 出口 浩司

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開実用新案公報 (U)

(II)実用新案出顧公開番号 実開平7-37252

(43)公開日 平成7年(1995)7月11日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
A 6 3 B	71/14	A			
A 4 1 D	19/00	С			
		TP			

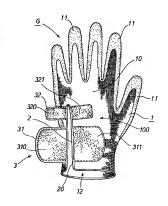
審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 3 頁)

(21)出願番号	実順平5-73882	(71) 出願人 594015705
		馬場 敬一
(22) 出順日	平成5年(1993)12月24日	佐賀県三養基郡基山町大字長崎758-5
		(72)考案者 馬場 敬一
		佐賀県三養基郡基山町大字長野758-5
		(74)代理人 弁理士 梶原 克彦
		(10/14/E) C STEEL PER SUBS

(54) 【考案の名称】 緊締具を有するメリヤス手袋

(57)【要約】

[目的] 手と一体的に密着し、特にゴルフなどの各種スポーツに使用するのに好適なメリヤス手袋を提供さる。 「練成 メリヤス手袋は日本女体1 と素飾43とを備えている。手袋本体1 はメリヤス製の基体10を有し、基体10 の指部を含む零側には樹脂皮膜11 が設けてある。手袋本体1 の甲部10 0 には関閉第2 2が設けてある。手管本体1 の甲部50 のほ物には別解第2 70 近常には緊縮負力が設けてある。 野館13 1、3 2 の接着側の面と甲部10 0 には面ファスナー3 10、3 11 及び面ファスナー3 2 0、3 2 1 が続い付けてある。 11 及び面ファスナー3 2 0、3 2 1 が続い付けてある。



【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 繊維を編成したメリヤスにより形成され た基体を有し、基体の指部を含む掌側には滑り止め加工 が施してある手袋本体と、

- この手袋本体の甲部に設けてある切開部と、
- この切開部の近傍に配置してある緊縮具と、

を備えた、

緊締具を有するメリヤス手袋。

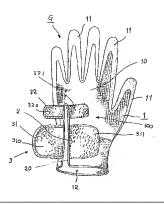
【請求項2】 緊縮具を切開部の近傍の複数箇所に設け

た、請求項1記載の緊締具を有するメリヤス手袋。 【図面の簡単な説明】

【図1】本考案にかかる手袋の一実施例を示す斜視図。 【符号の説明】

- G メリヤス手袋
- 1 手袋本体
- 10 基体 11 樹脂皮膜
- 2 切開部
- 3 締付具
- 31、32 舌片 310、320 面ファスナー
- 311、321 面ファスナー

【図1】



【手続補正書】

【提出日】平成6年4月25日

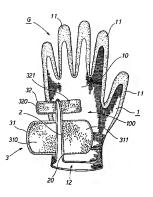
【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図

【補正方法】変更

【補正内容】



【考案の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本考案は、各種スポーツなどに使用する、緊縮具を有するメリヤス手袋に関するものである。

[0002]

【従来技術】

ゴルフ、野球、デニスなど各種スポーツにおいては、多くの場合、手に一体的 に密着する手袋が要求される。例えば、ゴルフをプレーする際には、専用のゴル 刀用手袋を使用するのが一般的であり、手袋を使用することによって、ショット の際の衝撃によるグリップのズレが抑えられ、より正確なショットができる。

この従来のゴルフ用手袋は、皮革または合成皮革によってつくられており、甲 節は切り開かれ、面ファスナーを有する緊縮具により甲部を締め付けることがで きるようにしている。

[0003]

【従来技術の課題点】

けれども、上記したような皮革または合成皮革製のゴルフ用手袋には、次のような課題があった。

すなわち、皮革または合成皮革製のゴルフ用手袋は、緊縮具を備えてはいるが、 素材がやや繋いので、特に新品のうちは手に関係をよてくく、使用するときに違 和感がある。従って、手に馴染むまでの間、正確なショットを打つことは、ゴル フ用手袋の使用によってかえって難しくなってしまう。

また、通気性が悪く、雨天時にはグリップが滑り、乾きが遅い。更には、製造コストが高いなどの欠点もある。

[0004]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために講じた本考案の手段は次のとおりである。

第1の手段にあっては、

繊維を編成したメリヤスにより形成された基体を有し、基体の指部を含む掌側

には滑り止め加工が施してある手袋本体と、

手袋本体の甲部に設けてある切開部と、

切開部の近傍に配置してある緊縮具と、

を備えた、

緊締具を有するメリヤス手袋である。

[0005]

第2の手段にあっては、

緊絡具を切開部の近傍の複数箇所に設けた、第1の手段にかかる緊絡具を有するメリヤス手袋である。

[0006]

【作用】

繊維を編成したメリヤスは、良好な柔軟性及び伸縮性を有し、手袋を形成して 装着したときには手に馴染みやすい。そして、切開部に配置してある緊縮具によ り切開部を縮め付ければ、手袋は手に確実に固定され、更に良く馴染む。

第2の手段にかかる、緊縮具を複数箇所に設けたものは、手袋の甲部の締め付け具合をより細かく調整でき、使用感がより優れるものである。

[0007]

【実施例】

本考案を図面に示した実施例に基づき更に詳細に説明する。

図1は本考案にかかるメリヤス手袋の一実施例を示す斜視図である。

符号Gはメリヤス手袋で、手袋本体1を有している。手袋本体1は、繊維を編成したメリヤスでつくられた基体10を有しており、基体10は良好な柔軟性と伸縮性を有している。基体10の指部を含む準側には滑り止め機能を有する樹脂度接11が設けてある。樹脂としては、例えば天然ゴム、合成ゴム、塩化ビニル樹脂などが使用される。

[00008]

手袋本体1の甲部100には、手首ロ12から指方向と平行に切開第2が設け である。手首ロ12線部から切開第2の線部にかけては、補強及びほつれ防止の ための鍵製加工第(オーバーロック)20が設けてある。 切開部2の近傍には緊縮具3が設けてある。緊縮具3は舌片31、32を有し、これらは切開部2の外側の経常に設けてある。舌片31の接着側の面には面ブァスナー310が縫い付けてある。また、甲部100のうち面ファスナー310と対応する部分には面ファスナー311が縫い付けである。

[0009]

また、舌片32は舌片31と隣り合わせに設けてある。舌片32は舌片31より小さく形成してあり、その接着側の面には、面ファスナー320が縁い付けてある。また、甲部100のうち面ファスナー320と対応する部分には面ファスナー321が縁い付けてある。

[0010]

(作 用)

図1を参照して本実施例の作用を説明する。

基体10を形成している繊維を細成したメリヤスは、良好な柔軟性及び伸縮性 を有し、メリヤス手袋のを手に装着したときには干に馴染みやすい。そして、切 閉節2に配置してある緊箍具3により切開節2を締め付ければ、メリヤス手袋G は手に確実に固定され、更に良く馴染む。

[0011]

また、緊縮具3には、舌片31、32により甲部100の二箇所を締め付ける ことができるようにしているので、甲部100の締め付け具合をより細かく調整 でき、使用感に優れるものである。

なお、本考案は図示の実施例に限定されるものではなく、実用新案登録請求の 範囲の記載内において種々の変形が可能である。

[0012]

【考案の効果】

本考案は上記構成を備え、次の効果を有する。

(a) メリヤス手袋の基体を形成している繊維を編成したメリヤスは、良好な柔軟性及び仲精性を有し、手に装着したときには手に馴染みやすい。そして、切開院に配置してある緊縮具により切開閉を締め付ければ、メリヤス手袋は手に確実に固定され、更に良く馴染む。

- (b) 基体はメリヤス製であるので通気性が良好で蒸れない。また、例えば本考 案にかかるメリヤス手袋をゴルフ用として使用した場合、滑り止め加工により耐 天時にもグリップが滑りにくく、乾きも早い。更には、製造コストも安価であり 、使い捨てにも達する。
- (c) 緊縮具を切開部の複数箇所に設けたものにあっては、メリヤス手袋の甲部 の締め付け具合をより細かく調整でき、使用感に優れるものである。